Microscopie de photoémission d'électrons, un outil pour la plasmonique





Ludovic Douillard, Fabrice Charra

CEA Saclay Bât. 466 F-91191 Gif sur Yvette, France

DSM / IRAMIS / SPCSI Groupe de NanoPhotonique Cartographie du champ proche à l'échelle du nanomètre SNOM - scanning near-field optical microscopy (1984...)



> Principe

.microscopie à balayage de sonde (SPM)

.introduction d'une pointe (fibre optique, métal...) dans le champ proche optique de l'objet à étudier

résolution latérale 50 - 100 nm

.nombreuses variantes

Perturbation du champ évanescent par excitation de LSP, par effet de pointe au niveau de la jonction pointe-surface,

Faible reproductibilité des pointes-sondes

Cartographie du champ proche à l'échelle du nanomètre Canaux de désexcitation d'un plasmon de surface



Canaux de désexcitation
 d'un plasmon de surface

.pertes radiatives (photons),

.pertes non radiatives pertes ohmiques (phonons), excitations secondaires SPP, émission d'électrons,

Cartographier le champ
 proche optique via
 l'émission d'électrons.

Microscopie de photoémission d'électrons, un outil pour la plasmonique – Principe physique



(i) Réponse collective des e- (plasmon)

$$E_{\text{int.}}(v) = G(v) \cdot E_{ext.}(v), \ G_{Sphère} = \frac{3\varepsilon_m}{\varepsilon + 2\varepsilon_m}$$

E_{int.} Champ électrique interne [V/m]
 G Fonction réponse collective des électrons
 E_{ext.} Champ électrique excitateur externe [V/m]

(ii) Photoémission non linéaire

$$h\nu > \Phi_{Métal}$$

n Ordre de non linéarité, hv Energie du photon [eV], $\Phi_{Métal}$ Travail de sortie du métal [eV]

M. Merschdorf et al. Phys. Review B 70 (2004) 193401



> Principe. Cartographie 2D de la distribution des électrons photoémis.

.optique électronique standard (lentilles magnétiques)

.microscopie plein champ (pas de balayage de sonde)

.aucune sonde physique dans l'espace de mesure (*≠* SNOM)

PEEM – photoemission electron microscopy (1962...)



Principe. Cartographie 2D de la distribution des électrons photoémis.

.lentille cathodique (échantillon intégré à la lentille objective) .fort champ accélérateur 1-10 MV/m E. Bauer *Rep. Prog. Phys.* **57** (1994) 895

.*résolution latérale* ultime ~ libre parcours moyen inélastique (1 nm), en pratique limitée par *aberrations sphérique, chromatique et diff.* .résolution latérale (16\84) 25-50 nm .résolution AC (16\84) < 3 nm

Conditions d'imagerie .absence de charge .faible rugosité (~1/10 résol. visée)

Cartographie du champ proche optique – PEEM Assemblages d'objets nanométriques - LSP



Au/ITO disques Ø120 nm, pas 400 nm

> Image LEEM (mode topographique)

Excitation = électrons (pas de LASER),

Signal = électrons rétrodiffusés.



Au/ITO incidence rasante p pol. 150 MW/cm²

Image PEEM sous illumination LASER

Excitation = 766 nm photons, hv (1.62 eV) < Φ_{Au} (4.6 - 5.1 eV), Signal = photoelectrons !

L. Douillard et al. J. of Appl. Phys. 101 (2007) 083518

Microscopie de photoémission d'électrons, un outil pour la plasmonique

Cartographie du champ proche optique aux échelles nanométriques

> Dynamique de plasmons-polaritons (nanomètre, femtoseconde)

Manipulation du champ proche optique (contrôle cohérent)

Cartographie du champ proche – Photoluminescence Nanoantenne – Mode dipolaire





 Microscopie de photoluminescence à balayage

Bâtonnet = dimère de sphères Au, \emptyset 40 nm.

A. Bouhelier et al. Appl. Phys. Lett. 83 (2003) 5041

Diagramme polaire de la lumière diffusée par un bâtonnet Au monocristallin (100 x 20 x 20 nm³).

Mode dipolaire (µ champ sombre)

C. Sönnichen et al. PRL 88 (2002) 77402

Cartographie du champ proche optique – PEEM Nanoantenne – Mode dipolaire



PEEM. Bâtonnet Au polycristallin (100 x 35 x 30 nm³),

résolutions latérales 40 & 21 nm longueur d'onde photon λ_{hv} = 807 nm, champ excitateur // axe bâtonnet.



• rod 100 nm • rod 125 nm

- Diagramme polaire du signal de photoémission
- Mode dipolaire

 $m = 1 \Leftrightarrow L = \frac{1}{2} * \lambda_{SPP}$

L. Douillard et al. Nano Lett. 8 (2008) 935

Cartographie du champ proche optique – PEEM Nanoantenne – Mode quadrupolaire



- PEEM bâtonnet Au polycristallin = résonateur plasmon dimensions 250 x 35 x 30 nm³ (d), 325 x 35 x 30 nm³ (e,f) résolutions latérales 40 & 21 nm champ excitateur // axe bâtonnet
- > Mode quadrupolaire m = 2 \Leftrightarrow L = λ_{SPP}

Propagation de plasmons-polaritons – PEEM Interface Ag / vide



(i) Interface Ag/vide (ii) Excitation 400 nm@100 mW, 10 fs, incidence 65% ⊥, pol. p (iii) PEEM focus GmbH

> Propagation d'un plasmon polariton à partir des fronts de marche du film Ag (conservation \vec{k})

Processus de photoémission à 2 photons $2^*3.1 = 6.2 \text{ eV} > \Phi_{Ag} = 4.2 \text{ eV}$ Résolutions temporelle $\approx 1 \text{ fs}$, spatiale $\approx 10 \text{ nm}$

A. Kubo et al. Nano Lett. 7 (2007) 470

Propagation de plasmons-polaritons – SNOM Nanofils monocristallins



Légende figures

Nanofil Ag monocristallin sous excitation LASER (Long. 18.6 µm, diamètre 120 nm).

- (a) excitation optique,
- (b) image topographique,
- (c) image SNOM zone de sélection (b),
- (d) Profil du signal SNOM suivant l'axe du nanofil

Propagation d'un plasmon polariton le long d'un nanofil Ag

H. Ditlbacher et al. Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 257403

Propagation de plasmons-polaritons – PEEM Nanofils lithographiés



Légende figure

Nanofils Au polycristallin sous excitation LASER (Long. 4 μ m, diamètre 30 nm).

long. onde photon $\lambda_{h\nu}$ = 800 nm, incidence rasante angle 15°, polarisation p, puissance / S ~ 150 MW/cm²

Imagerie PEEM grand champ basse résolution

Propagation d'un plasmon polariton le long de nanofils Au. Long.
d'onde plasmon \u03c6_{SPP} = 335 nm, distance d'atténuation L_{SPP} = 3300 nm.
L. Douillard et al. Nano Lett. 8 (2008) 935

Manipulation du champ proche optique – PEEM Objets nanométriques – disques Ag



> Manipulation du champ proche optique aux échelles nanométriques par mise en forme d'impulsions

Mise en forme adaptative d'impulsions picoseconde \approx 1 ps

Cartographie du champ proche optique par microscopie de photoémission à 2 photons, résolution sub longueur d'onde ≈ 50 nm

Manipulation du champ proche optique – PEEM Objets nanométriques – disques Ag



(a) Référence. polarisation p, incidence 65°, $\lambda_{hv} = 790 \text{ nm FoV} (1.13 \ \mu\text{m})^2$ {Mise en forme (e); (c, exp.); (g, théorie)}; {Mise en forme (f); (d, exp.); (h, théorie)}

Manipulation du champ proche optique aux échelles nanométriques par mise en forme adaptative d'impulsions

M. Aeschlimann et al. Nature 446 (2007) 301

Microscopie de photoémission d'électrons, un outil pour la plasmonique - Conclusion

> **PEEM** = Une alternative aux variantes SNOM pour la plasmonique

Microscopie plein champ Haute résolution 20 nm Pas de pointe-sonde Haute tension statique Réservoir d'électrons Substrat conducteur

> Un outil pour la plasmonique

Cartographie du champ proche optique aux échelles nanométriques d'objets individuels, d'assemblage d'objets,

Dynamique de plasmons-polaritons (nanomètre, femtoseconde)

Manipulation du champ proche optique (contrôle cohérent)

Cartographie du champ proche optique à l'échelle du nanomètre par microscopie de photoémission

CEA Saclay Bât. 466 DSM IRAMIS SPCSI Groupe de NanoPhotonique (F. Charra) F-91191 Gif sur Yvette, France http://www-iramis.cea.fr/

Collaborations:

Laboratoire de Nanotechnologie et d'Instrumentation Optique LNIO (P. Royer) Université de Technologie de Troyes, ICD CNRS-FRE 2848 F-10010 Troyes, France http://www-Inio.utt.fr/

Laboratoire Charles Fabry (J.-J. Greffet), Institut d'Optique Graduate School (LCFIO) F-91127 Palaiseau, France http://www.institutoptique.fr/







Microscopie de photoémission d'électrons, un outil pour la plasmonique - Bibliographie

Cartographie du champ proche optique aux échelles nanométriques

« The spatial distribution of non linear-effects in multi-photon photoemission from metallic adsorbates on Si(111) » O. Schmidt, G. Fecher, Y. Hwu, G. Schönhense *Surf. Sci.* **482** (2001) 687

« Photoemission electron microscopy as a tool for the investigation of optical near fields » M. Cinchetti, A. Gloskovskii, S. Nepjiko, G. Schönhense *Phys. Rev. Lett.* **95** (2005) 047601

« *In Situ* monitoring of surface plasmons in single-crystalline Ag-nanowires » L. Chelaru, F. Meyer zu Heringdorf *Surf. Sci.* **601** (2007) 4541

« Short range plasmon resonators probed by photoemission electron microscopy » L. Douillard, F. Charra, Z. Korczak, R. Bachelot, S. Kostcheev, G. Lerondel, P.-M. Adam, P. Royer *Nanoletters* **8** (2008) 935

Microscopie de photoémission d'électrons, un outil pour la plasmonique - Bibliographie

Dynamique de plasmons-polaritons (nanomètre, femtoseconde)

« Femtosecond imaging of surface plasmon dynamics in a nanostructured silver film » A. Kubo, K. Onda, H. Petek, Z. Sun, Y. Jung, H. Koo Kim *Nanoletters* **5** (2005) 1123

« Femtosecond microscopy of surface plasmon polariton wave packet evolution at the silver/vacuum interface » A. Kubo, N. Pontius, H. Petek *Nanoletters* **7** (2007) 470

Microscopie de photoémission d'électrons, un outil pour la plasmonique - Bibliographie

Manipulation du champ proche optique par mise en forme d'impulsions

« Adaptative subwavelength control of nano-optical fields » M. Aeschlimann, M. Bauer, D. Bayer, T. Brixner, F. Javier Garcia de Abajo, W. Pfeiffer, M. Rohmer, C. Spindler, F. Steeb *Nature* **446** (2007) 301

« Attosecond nanoplasmonic-field microscope » M. Stockman, M. Kling, U. Kleineberg, F. Krausz *Nature Photonics* **1** (2007) 539